€ EPODOC / EPO

PN - JP11071368 A 19990316

PD - 1999-03-16/

PR - JP19970233834 19970829

OPD - 1997-08-29

TI - PHOTOCHROMIC COMPOUND-CYCLODEXTRIN COMPLEX

IN - TAKESHITA MICHINORIIRIE MASAHIRO

PA - IRIE MASAHIRO

- C07D333/18; A61K47/40; C07D333/34; C07D333/54; G03C1/73

- A complex of photochromic compound and cyclodextrin - useful as an opto:electronic material

PR - JP19970233834 19970829

PN - JP11071368 A 19990316 DW199921 C07D333/18 007pp

PA - (IRIE-I) IRIE M

- A61K47/40 ;C07D333/18 ;C07D333/34 ;C07D333/54 ;G03C1/73

AB - J11071368 A complex of photochromic compounds of formula (I) and cyclodextrin is new:

- Formula 1-(1)-p
- R1=Haloalkylene of formula -(CX2)n; X=halogen atoms; n=2-5; R2 and R3=halogen atoms, 1-20C hydrocarbon gp., or hydrocarbonoxy gp.; R4 and R5=carboxylic acid, sulfonic acid, phosphoric acid, hydroxyl gp., or ether of formula -(OCH2CH2)n1H, or hydroxyl or hydroxyloxy gp. optionally substituted by sulfonic acid, phosphoric acid, carboxylic acid, or hydroxyl gp.; n1=1-5; R6 & R7=H, carboxylic acid, sulfonic acid, phosphoric acid gp., or ether of -(OCH2CH2)n1, or hydrocarbon or hydrocarbonoxy gp. optionally substituted by sulfonic acid, phosphoric acid, carboxylic acid, or hydroxyl gp.; and R4 and R6, and R5 and R7 can form benzene ring optionally substituted by sulfonic acid, phosphoric acid, carboxylic acid, or hydroxyl gp., or 1-20C hydrocarbon, or hydrocarbonoxy gp. optionally substituted by sulfonic acid, phosphoric acid, carboxylic acid, carboxylic acid, or hydroxyl gp.
- USE Used as optoelectronic material in photo-switch or display.
- (Dwg.0/1)

OPD - 1997-08-29

AN - 1999-248492 [21]

@ PAJ / JPO

Best Available Copy

PN - JP11071368 A 19990316

none none none

PD - 1999-03-16

1

AP - JP19970233834 19970829

IN - TAKESHITA MICHINORIRIE MASAHIRO

PA - IRIE MASAHIRO

TI - PHOTOCHROMIC COMPOUND-CYCLODEXTRIN COMPLEX

- PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject complex has an efficient ring-closing photoreaction capability and useful as an optoelectronic material for optical memories and the like by forming the complex from a diaryl ethene compound.

- SOLUTION: This photochromic compound-cyclodextrin complex is obtained by bringing a photochromic compound of formula I [R</>
 is a halogenoalkylene of the formula: (CX2)n (X is a halogen; (n) is 2-5]; R<2>, R<3> are each a halogen, a 1-20C hydrocarbon, a hydrocarbon oxy; R<4>, R<5> are each carboxyl group, sulfonyl group, phosphoryl group or the like; R<6>, R<7> are H, carboxyl group, sulfonyl group or the like] into contact with cyclodextrin (preferably &beta cyclodextrin) in a solution state. The compound of formula I is preferably a compound of formula II [(m) is3, 4; R<8>, R<9> are each a 1-4C alkyl; R<10>, R<11> are each sulfonyl group, phosphoryl group or the like; R<12>, R<13> are each H, a 1-4C alkyl].
- C07D333/18 ;A61K47/40 ;C07D333/34 ;C07D333/54 ;G03C1/73

none norte

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出度公開番号

特開平11-71368

(43)公開日 平成11年(1999) 3月16日

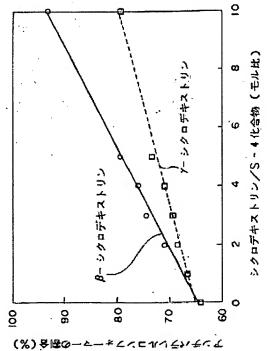
(51) Int.Cl.*	識別記号	FI
C 0 7 D 333/18		C 0 7 D 333/18
A61K 47/40	•	A 6 1 K 47/40 C
C 0 7 D 333/34		C 0 7 D 333/34
333/54	•	333/54
G03C 1/73	503	G 0 3 C 1/73 5 0 3
		審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)
(21)出顧番号	特閣平9-233834	(71) 出顧人,591001514
		入江 正治
(22)出顧日	平成9年(1997)8月29日	福岡県福岡市早良区室見4丁目24番 25-
		706号
		(72)発明者 竹下 道範
		福岡県福岡市博多区諸岡3丁目18番 諸岡
		住宅4-32
		(72)発明者 入江 正浩
		福岡県福岡市早良区室見4丁目24番25-
		706号
	•	(74)代理人 弁理士 長谷川 驍司

(54) 【発明の名称】 フォトクロミック化合物ーシクロデキストリン錐体

(57)【要約】

【課題】 フォトクロミック化合物の光照射時における 量子収率を向上させる.

【解決手段】 ビスチエニルエテン構造を有するフォト クロミック化合物を溶液状態でシクロデキストリンと接 触させて錯体化する.



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(1)で表されるフォトクロミック化合物を溶液状態でシクロデキストリンと接触させて得られるフォトクロミック化合物-シクロデキストリン錯体。

【化1】

〔式中、R1 は- (CX₂)。 (Xはハロゲン原子で あり、nは2~5の整数である)で表わされるハロアル キレン基を示す。R² 及びR² は、それぞれ独立して、 ハロゲン原子又は炭素数1~20の炭化水素基若しくは 炭化水素オキシ基を示す。R® 及びR® は、それぞれ独 立して、カルボン酸基、スルホン酸基、リン酸基、水酸 基、若しくは−(OCH₂ CH₂)_n H (nは1~5の 整数である) で表わされるエーテル基、又はスルホン酸 蒸、リン酸基、カルボン酸基及び水酸基から成る群から 選ばれた面換基が結合していてもよい炭素数1~20の 炭化水素基若しくは炭化水素オキシ基を表わす。R6及 びR7 は、それぞれ独立して、水素原子、カルボン酸 基、スルホン酸基、リン酸基、若しくは一(OCH。C H₂) 、H(nは1~5の整数である)で装わされるエ ーテル語、又はスルホン酸基、リン酸基、カルボン酸基 及び水酸基から成る群から選ばれた置換基が結合してい てもよい炭素数1~20の炭化水素基若しくは炭化水素 オキシ基を扱わす。また、R⁴ とR⁶ 、R⁵ とR⁷ と は、それぞれ独立して、相互に結合してベンゼン環を形 成していてもよく、かつこのベンゼン環上には、スルボ ン酸基、リン酸基、カルボン酸基、若しくは水酸基、又 はスルホン酸基、リン酸基、カルボン酸基、若しくは水 酸基より成る群から選ばれた置換基を有していてもよい 炭素数1~20の炭化水素基若しくは炭化水素オキシ基 が結合していてもよい)

【請求項2】 一般式(2)で表わされるフォトクロミック化合物を溶液状態でシクロデキストリンと接触させて得られるフォトクロミック化合物ーシクロデキストリン錯体。

[化2]

(式中、mは3又は4である。R® 及びR® は、それぞれ独立して、炭素数1~4のアルキル基を示す。R10及

びR11は、それぞれ独立して、スルホン酸基、リン酸基、カルボン酸基、水酸基又はスルホン酸基、リン酸基、カルボン酸基及び水酸基から成る群から選ばれた置換基を有しているアリール基を示す。R12及びR13は、それぞれ独立して、水素原子又は炭素数1~4のアルキル基を示す。

【請求項3】 一般式(3)で表わされるフォトクロミック化合物を溶液状態でシクロデキストリンと接触させて得られるフォトクロミック化合物ーシクロデキストリン錯体。

[化3]

... (3)

(式中、pは3又は4である。R¹⁴及びR¹⁵は、それぞれ独立して、炭素数1~4のアルキル基を示す。R¹⁶~R¹⁹のいずれか1つ及びR²⁰~R²³のいずれか1つは、それぞれ独立して、カルボン酸基、スルホン酸基、リン酸基及び水酸基から成る群から選ばれたものであり、他のものは、それぞれ独立して、水素原子又はアルキル基を示す)

【請求項4】 一般式(4)で表わされるフォトクロミック化合物を溶液状態でシクロデキストリンと接触させて得られるフォトクロミック化合物ーシクロデキストリン鉛体。

【化4】

(式中、qは3又は4である、R²⁴及びR²⁵は、それぞれ独立して、炭素数1~4のアルキル基を示す。R²⁶はスルホン酸基、リン酸基、カルボン酸基若しくは水酸基又はスルボン酸基、カルボン酸基、リン酸基及び水酸基から成る群から選ばれた置換基を有しているアリール基を示す。R²⁷は水素原子又は炭素数1~4のアルキル基を示す。R²⁸~R³¹のいずれか1つはカルボン酸基、スルボン酸基、リン酸基及び水酸基から成る群から選ばれたものであり、他のものは、それぞれ独立して、水素原子又はアルキル基を示す)

【請求項5】 シクロデキストリンが8ーシクロデキストリンであることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のフォトクロミック化合物ーシクロデキストリン錯体。

【請求項6】 フォトクロミック化合物とシクロデキストリンとを共に溶液状態で接触させることを特徴とする 請求項1ないしうのいずれかに記載のフォトクロミック 化合物 - シクロデキストリン鉛体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の異する技術分野】本発明は光反応における効率の高いフォトクロミック化合物 – シクロデキストリン錯体に関するものであり、このものは光メモリ、光スイッチ又は光表示などのオアトエレクトロニクス材料として有用である。

[0002]

【従来の技術】光の作用により2つの異性体を可逆的に 生成する化合物はフォトクロミック化合物と言われている。フォトクロミック化合物は、その光異性化に伴い、 光吸収係数、屈折率又は誘電率などが可逆的に変化する。これらの光物性変化を応用して、光メモリ媒体又は 光スイッチ素子などの光機能材料が検討されている。これらの目的のため、繰り返し耐久性を有し、かつ熱不可 逆なフォトクロミック化合物(ジアリールエテン、フルギド)の開発が進められてきた。現在、ジアリールエテン系のフォトクロミック化合物については、十分な繰り返し耐久性、熱不可逆性を有するものが得られている (M. 1rie, Pure Appl. Chem. 68 (1996) 1367)。

100031

【発明が解決しようとする課題】ジアリールエテンには、アンチバラレル型とパラレル型との2つのコンフォメーションが存在するが、フォトクロミック光閉環反応は、アンチバラレル型からは進行するが、パラレル型からは進行しない。従ってジアリールエテン中にパラレル型のコンフォメーションのものが存在することは、光閉環反応の量子収率を低下させることになる。フォトクロミック化合物をオプトエレクトロニクス材料として用いる場合には、高効率で光反応を進行させるのが望ましい。若しジアリールエテン中のアンチバラレル型の存在比率を大きくすることができれば、光閉環反応が高効率で進行することが期待できる。従って本発明はジアリールエテンを錯体化することにより、そのコンフォメーションをアンチバラレル型で固定する方法を提供しようとするものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明に係る錯体は、一般式(1)で表されるフォトクロミック化合物を、溶媒中でシクロデキストリンと混合して得られるフォトクロミック化合物ーシクロデキストリン錯体である。

[0005]

【化5】

【0006】(式中、R¹ はー(CX₂)_a - (Xはハ ロゲン原子であり、nは2~5の整数である)で表わさ れるハロアルキレン基を示す。R2 及びR3 は、それぞ れ独立して、ハロゲン原子又は炭素数1~20の炭化水 素基若しくは炭化水素オキシ基を示す。R⁶ 及びR 5 は、それぞれ独立して、カルボン酸基、スルホン酸 基、リン酸基、水酸基、若しくは一(OCH、CH。) 』H (πは1~5の整数である)で表わされるエーテル 基、又はスルホン酸基、リン酸基、カルボン酸基及び水 酸基から成る群から選ばれた置換基が結合していてもよ い炭素数1~20の炭化水素基若しくは炭化水素オキシ 基を表わす。R⁶ 及びR⁷ は、それぞれ独立して、水素 原子、カルボン酸基、スルホン酸基、リン酸基、若しく は- (OCH₂ CH₂)_n H (nは1~5の整数であ る)で表わされるエーテル基、又はスルホン酸基、リン 酸基、カルボン酸基及び水酸基から成る群から選ばれた 置換基が結合していてもよい炭素数1~20の炭化水素 基若しくは炭化水素オキシ基を褒わす。また、R4 とR 6 R5 とR7 とは、それぞれ独立して、相互に結合し てベンゼン環を形成していてもよく、かつこのベンゼン 環上には、スルホン酸基、リン酸基、カルボン酸基、若 しくは水酸基、又はスルホン酸基、リン酸基、カルボン 酸基、若しくは水酸基より成る群から選ばれた置換基を 有していてもよい炭素数1~20の炭化水素基若しくは 炭化水素オキシ基が結合していてもよい)

[0007]

【発明の実施の形態】本発明に係るフォトクロミック化 合物-シクロデキストリン錯体の調製に用いられる

(1)式のフォトクロミック化合物において、R: が表わす炭素数2~5のハロアルキレン基のハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素などが挙げられる。ハロゲン原子は電気陰性度の高いフッ素原子であるのが光閉環反応が進行し易いので好ましい。またハロアルキレン基の炭素数は3~4であるのが好ましい。

【0008】R² 及びR³ が炭素数1~20の炭化水素 基又はこれに酸素が結合した炭化水素オキシ基を表わす 場合には、Rはメチル基、エチル基、n-プロビル基、 i-プロビル基、n-ブチル基、i-ブチル基のような アルキル基、若しくはフェニル基、トリル基、ナフチル 基のようなアリール基、又はこれらに対応するアルコキ シ基若しくはアリールオキシ基を表わす。R² 及びR³ がハロゲン原子を表わす場合には、フッ素、塩素、臭素 などを表わす。R² 及びR³ は炭素数1~4のアルキル 基であるのが好ましい。 【0009】R* 及びR* が置換されていてもよい炭素数1~20の炭化水素基又はこれに対応する炭化水素オキシ基を表わす場合には、これらの炭化水素基としては、R* 及びR* で挙げたと同じアルキル基やアリール基が挙げられる。R* 及びR*が置換された炭化水素基又は炭化水素オキシ基である場合には、フェニル、トリル、ナフチルのようなアリール基又はアリールオキシ蓋に置換基が結合したものであるのが好ましい。

【0010】R6 及びR7 が置換されていてもよい炭素数1~20の炭化水素基又はこれに対応する炭化水素オキシ基を表わす場合には、これらの炭化水素基としては、R6 及びR3 で挙げたと同じアルキル基やアリール基が挙げられる。R6 及びR7は水素原子又は炭素数1~4のアルキル基であるのが好ましい。

【0011】また、Ri とRi 、Ri とRi とが相互に結合してベンゼン環を形成している場合に、このベンゼン環に置換されていてもよい炭素数1~20の炭化水素又はこれに対応する炭化水素オキシ基が結合している場合には、これらの炭化水素基としては、Ri 及びRi で挙げたと同じアルキル基やアリール基が挙げられる。置換された炭化水素基又は炭化水素オキシ基である場合には、フェニル基、トリル基、ナフチル基のようなアリール基又はアリールオキシ基に置換基が結合したものであるのが好ましい。

【0012】本発明ではフォトクロミック化合物とシクロデキストリンとを共に溶液として錯体形成させるのが好ましい。シクロデキストリンは水性媒体に溶解するので、フォトクロミック化合物としては水性媒体に溶解する水溶性基、特に水溶化能の大きいスルホン酸基を有しているのが好ましい。なお、スルホン酸基その他の酸基は、遊離型であっても塩型であってもよい。

【0013】一般式(1)の化合物のうち、本発明に係る錯体形成に好適なものとしては、下記の(2)~(4)式のものが挙げられる。

[0014]

[化6]

【0015】(式中、mは3又は4である。R® 及びR ® は、それぞれ独立して、炭素数1~4のアルキル基を

示す。R10及びR11は、それぞれ独立して、スルホン酸基、リン酸基、カルボン酸基若しくは水酸基又はスルホン酸基、リン酸基、カルボン酸基及び水酸基から成る群から選ばれた置換器を有しているアリール基を示す。R12及びR13は、それぞれ独立して、水素原子又は炭素数1~4のアルキル基を示す)

[0016] [化7]

... (3)

【0017】(式中、pは3又は4である。R¹⁴及びR ¹⁵は、それぞれ独立して、炭素数1~4のアルキル基を示す。R¹⁵~R¹⁹のいずれか1つ及びR²⁰~R²³のいずれか1つは、それぞれ独立して、カルボン酸基、スルホン酸基、リン酸基及び水酸基から成る群から選ばれたものであり、他のものは、それぞれ独立して、水素原子又はアルキル基を示す)

【0018】 【化8】

【0019】(式中、qは3又は4である。R²⁴及びR²⁵は、それぞれ独立して、炭素数1~4のアルキル基を示す。R²⁶はスルホン酸基、リン酸基、カルボン酸基若しくは水酸基又はスルホン酸基、カルボン酸基、リン酸基及び水酸基から成る群から選ばれた置換基を有しているアリール基を示す。R²⁷は水素原子又は炭素数1~4のアルキル基を示す。R²⁸~R³¹のいずれか1つはカルボン酸基、スルホン酸基、リン酸基及び水酸基から成る群から選ばれたものであり、他のものは、それぞれ独立して、水素原子又はアルキル基を示す)

【0020】上記の(2)~(4)式で表わされる化合物のいくつかを下記の表-1に示す。式中、Meはメチル基を示す。

[0021]

[1表]

$$S-1:$$
 F_2
 F_2
 Me
 Me
 S_3Na
 Me
 S_3Na

$$S-2:$$
 F_2
 F_2
 F_2
 G_2
 G_3
 G_3
 G_4
 G_5
 G_5

$$S-4$$
:
$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$Me_{Me}$$

$$SO_3 Na$$
[表2]

[0022]

$$S-7:$$
 F_2
 F_3
 Me
 $SO_3 S$
 $SO_3 N_2$

$$S-8:$$
 F_2
 F_2
 Me
 $S=8:$
 $S=8:$

【0023】フォトクロミック化合物との錯体形成に用 いるシクロデキストリンとしては、βー义はケーデキス トリンが好ましい。本発明に係る錯体は、フォトクロミ ック化合物がシクロデキストリンの空孔に取り込まれる ことにより、そのコンフォメーションが固定化されるも のと考えられる。錯体形成には、前述の如く、フォトク ロミック化合物及びシクロデキストリンの双方を良く溶 解する溶媒、例えば水や含水メタノールなどの水性溶媒 を用いるのが好ましい。しかしフォトクロミック化合物 は良く溶解するがシクロデキストリンに対する溶解力は 小さい溶媒を用いて、懸濁状態で錯体を形成させること もできる。媒体からの錯体の分離は、凍結乾燥法により 容易に行うことができる。また、別法として、錯体を含 む媒体から媒体を蒸発させて留去する方法や、錯体を含 む媒体を錯体の非溶媒である有機溶媒と混合して錯体を 析出させる方法によることもできる。

[0024]

【実施例】表-1のS-4の化合物の3.0×10⁻³ m ○1/リットル重水溶液に、20℃でβ-シクロデキストリン又はケーシクロデキストリンを加えた場合の、ベ

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

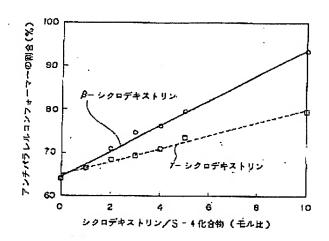
ンゾチオフェン環の2、2′一位のメチル基の ¹ H N MRスペクトルを測定し、その結果からアンチバラレル コンフォーマーの割合を算出した。結果を図1に示す。 【0025】S-4のフォトクロミック化合物に対する シクロデキストリンの比率が大きくなるにつれて、アン チバラレルコンフォーマーの比率が増加しているが、こ れはシクロデキストリンの空孔内にS-4のフォトクロ ミック化合物が取り込まれることによって、そのコンフ オメーションが固定化されたためであると考えられる。 【0026】また、313nmの光を照射したときの光 閉環反応の量子収率を測定したところ、S-4のフォト クロミック化合物の4.0×10-5 モル/リットル水 溶液に比し、これにβ-シクロデキストリンを8.0× 10-3モル/リットルとなるように添加したものの量子 収率は約50%増大することが認められた。 すなわちア ンチパラレルコンフォメーションの増加分に対応して量 子収率が向上することが分る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本明組書の表-1のS-4のフォトクロミック 化合物の重水溶液にシクロデキストリンを添加していっ た場合の、ベンプチオフェン環の2、2 一位のメテル基の 1 H NMRスペクトルから算出した、S-4化合

物のアンチバラレルコンフォーマーの割合を示す図である

[図1]



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.